

光造形システム



光造形システム

商品名/型式/ メーカー名	光造形システム／ATOMm-4000s／シーメット株式会社
仕様	造形方式: 上面照射(自由液面方式) 最小積層ピッチ: 0.025mm 最大造形寸法: 400(W) × 400(D) × 300(H)mm 最大走査速度: 30m/sec
用途	光硬化性樹脂を積層造形し、部品や製品筐体等の試作品を作製する装置
担当	ヒューマンテクノロジー部 デザイングループ
対応する依頼 試験項目	なし